

Э. Э. КЛОТИНЫШ, Ю. Я. КОТЛЕРИС

(Riga)

## ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА ЗА ХАОТИЧЕСКИ ДВУЛУЧЕПРЕЛОМЛЯЮЩИМ ФАЗОВЫМ ЭКРАНОМ

Определение состояния поляризации света является наиболее типичной задачей при создании поляризационно-оптических устройств и исследовании применяемых для этого материалов. В связи с широким распространением электрооптической сегнетокерамики цирконата — титаната свинца с примесью лантана (ЦТСЛ) и других поликристаллических материалов [1] особый интерес представляет решение такой задачи для тонкой, прозрачной, макроскопически однородной пластины из поликристаллического материала. Аналогичная задача о распространении скалярных волн через слой случайно-неоднородной среды рассматривалась неоднократно [2—6] в рамках модели хаотического фазового экрана. Такой подход позволяет устранить математические трудности, возникающие при решении волнового уравнения для пространственной области конечных размеров. Однако, применяя модель хаотического фазового экрана к поликристаллическим сегнетоэлектрическим материалам, необходимо учитывать присущее им двулучепреломление света.

Задача настоящей работы — исследование влияния хаотического двулучепреломления на статистические характеристики поляризации монохроматической волны за фазовым экраном. При этом структура поликристаллического материала описывается статистическими распределениями разности фаз нормальных колебаний и ориентаций оптических осей элементов фазового экрана.

Показано, что используемая модель объясняет взаимосвязь деполяризации с состоянием поляризации падающего света, присущую электроуправляемым фазовым пластинам из ЦТСЛ.

Расчет проводится для оптической системы, в плоскости  $\rho$  которой установлены фазовый экран и линза радиусом  $a$  с фокусным расстоянием  $F$ . Матрица поляризации

$$I_{il}(\rho_F) \langle u_i(\rho_F) u_l^*(\rho_F) \rangle \quad (1)$$

отыскивается в плоскости  $\rho_F$ . Действие фазового экрана на падающую плоскую волну определяется линейным унитарным преобразованием для спектральных амплитуд:

$$u_i(\rho) = a_{ik}(\rho) u_k. \quad (2)$$

Требование статистической однородности и эргодичности фазового экрана накладывает на элементы матрицы  $a_{ik}$  следующие условия:

$$\langle a_{ik}(\rho) \rangle = \text{const}, \quad (3)$$

$$\langle a_{ik}(\rho) a_{lm}^*(\rho') \rangle \equiv K_{iklm}(\rho - \rho'). \quad (4)$$

Тогда матрица поляризации  $I_{il}$  в плоскости  $\rho_F$  имеет вид

$$I_{il} = \frac{k^2 u_k u_m^*}{4\pi^2 F^2} \int \int K_{iklm}(\rho - \rho') \exp \left[ -i \frac{k\rho_F(\rho - \rho')}{F} \right] d\rho d\rho', \quad (5)$$

где  $k = \omega/c$  — волновое число,  $F$  — фокусное расстояние линзы,  $u_k$  — вектор спектральной амплитуды падающей плоской волны. Интегрирование в выражении (5) проводится по площади  $\Omega$  круглой апертуры радиусом  $a$ .

Корреляционная функция (4) может быть найдена с учетом статистических свойств фазового экрана, адекватных реальной пластине. Для этого функция  $a_{ik}$  представляется в виде суммы регулярной и флуктуи-

рующей частей:

$$a_{ik}(\rho) = \langle a_{ik}(\rho) \rangle + \tilde{a}_{ik}(\rho) = \langle a_{ik} \rangle + \tilde{a}_{ik}(\rho). \quad (6)$$

Подставив (6) в (4) и (5), получим выражение для матрицы поляризации в виде суммы двух интегралов:

$$\begin{aligned} I_{il} = & \frac{k^2 u_k u_m^*}{4\pi^2 F^2} \left\{ \langle a_{ik} \rangle \langle a_{lm} \rangle^* \int \int \exp \left[ -i \frac{k\rho_F (\rho - \rho')}{F} \right] d\rho d\rho' + \right. \\ & \left. + \int \int \langle \tilde{a}_{ik}(\rho) \tilde{a}_{lm}^*(\rho') \rangle \exp \left[ -i \frac{k\rho_F (\rho - \rho')}{F} \right] d\rho d\rho' \right\}. \end{aligned}$$

Путем интегрирования по переменной  $\rho'$  найдем, что

$$\begin{aligned} I_{il}(\rho_F) = & \frac{k^2 u_k u_m^*}{4\pi^2 F^2} \left\{ \langle a_{ik} \rangle \langle a_{lm} \rangle^* \left| \int \exp \left[ -i \frac{k\rho_F \rho}{F} \right] d\rho \right|^2 + \right. \\ & \left. + \int \langle \tilde{a}_{ik}(R + \rho) \tilde{a}_{lm}^*(R) \rangle \exp \left[ -i \frac{k\rho_F \rho}{F} \right] d\rho \right\}. \end{aligned} \quad (7)$$

Первое из слагаемых соответствует распределению интенсивности света при дифракции на апертуре размером  $2a$ , второе — вкладу неоднородностей фазового экрана. По мере увеличения  $|\rho|$  функция  $\langle a_{ik} a_{lm}^* \rangle(\rho)$  стремится к нулю. Характерный радиус области, в которой эта функция отлична от нуля, гораздо меньше линейных размеров апертуры, поэтому интегрирование по апертуре в (7) можно заменить интегралом по всей плоскости.

Для оценки вклада хаотического двулучепреломления предлагается использовать модель статистически однородного фазового экрана в виде мозаики, каждый элемент которой характеризуется двумя статистически независимыми параметрами: разностью фаз нормальных колебаний  $\delta$  и направлением оптической оси  $n$ . Значения параметров отдельных элементов мозаики не коррелированы. В этом случае элементы матрицы, характеризующей фазовый экран, будут иметь вид [7]

$$a_{ik}(\rho) = \delta_{ik} + \Delta(\rho) n_i(\rho) n_k(\rho), \quad (8)$$

где  $\Delta = e^{i\delta} - 1$ ,  $\{n_1, n_2\} = n$ . Усреднение величин  $a_{ik}$ ,  $a_{ik}(\rho) a_{lm}^*(\rho')$  дает

$$\langle a_{ik}(\rho) \rangle = \delta_{ik} + \langle \Delta \rangle \langle n_i n_k \rangle, \quad (9)$$

$$\tilde{a}_{ik}(\rho) = \Delta n_i n_k - \langle \Delta \rangle \langle n_i n_k \rangle, \quad (10)$$

$$\begin{aligned} \langle \tilde{a}_{ik}(\rho) \tilde{a}_{lm}^*(\rho') \rangle = & \langle \Delta(\rho) \Delta^*(\rho') n_i(\rho) n_k(\rho) n_l(\rho') n_m(\rho') \rangle - \\ & - \langle \Delta \rangle \langle \Delta \rangle^* \langle n_i n_k \rangle \langle n_l n_m \rangle. \end{aligned} \quad (11)$$

Первый член в (11) равен

$$P(\rho - \rho') \langle \Delta^* \Delta \rangle \langle n_i n_k n_l n_m \rangle + (1 - P(\rho - \rho')) \langle \Delta \rangle \langle \Delta^* \rangle \langle n_i n_k \rangle \langle n_l n_m \rangle. \quad (12)$$

Здесь  $P(\rho - \rho')$  — вероятность того, что две точки с координатами  $\rho$ ,  $\rho'$  находятся в пределах одного и того же элемента мозаики. Согласно [7] можно положить  $P(\rho - \rho') = e^{-p |\rho - \rho'|}$ ,  $p = 1/l$  — обратный характерный размер элемента мозаики. В этом случае путем подстановки (12) в (11) найдем, что

$$\langle \tilde{a}_{ik} \tilde{a}_{lm}^* \rangle(\rho - \rho') = (\langle |\Delta|^2 \rangle \langle n_i n_k n_l n_m \rangle - |\langle \Delta \rangle|^2 \langle n_i n_k \rangle \langle n_l n_m \rangle) e^{-p |\rho - \rho'|}. \quad (13)$$

Для вычисления величин  $\langle n_i n_k \rangle$  и  $\langle n_i n_k n_l n_m \rangle$  предположим, что ось симметрии распределения единичного вектора  $n$  по направлениям совпадает с единичным вектором  $k$ . Тогда оси симметрии  $\langle n_i n_k \rangle$  и  $\langle n_i n_k n_l n_m \rangle$  также будут совпадать с направлением  $k$ ; согласно [7] эти параметры представ-

ляются единственным образом:

$$\begin{aligned}\langle n_i n_k \rangle &= \alpha \delta_{ik} + \beta k_i k_k, \\ \langle n_i n_k n_l n_m \rangle &= \gamma (\delta_{ik} \delta_{lm} + \delta_{il} \delta_{km} + \delta_{im} \delta_{kl}) + \tau (\delta_{ik} k_l k_m + \delta_{il} k_k k_m + \delta_{im} k_k k_l + \\ &\quad + \delta_{kl} k_i k_m + \delta_{km} k_i k_l + \delta_{lm} k_i k_k) + \varepsilon k_i k_k k_l k_m,\end{aligned}\quad (14)$$

где  $\alpha, \beta, \gamma, \tau, \varepsilon$  — числовые константы, определяемые при вычислении сверток тензоров;

$$\begin{aligned}\langle n_i n_i \rangle &= \alpha \delta_{ii} + \beta k_i k_i = 2\alpha + \beta = 1, \\ \langle n_i n_k \rangle k_i k_k &= \langle \cos^2 \hat{\mathbf{n}} \hat{\mathbf{k}} \rangle = C_2 = \alpha + \beta, \\ \langle n_i n_k n_i n_k \rangle &= 8\gamma + 8\tau + \varepsilon = 1, \\ \langle n_i n_k n_l n_i \rangle k_h k_l &= C_2 = 4\gamma + 7\tau + \varepsilon, \\ \langle n_i n_k n_l n_m \rangle k_i k_h k_l k_m &= \langle \cos^4 \hat{\mathbf{n}} \hat{\mathbf{k}} \rangle = C_4 = 3\gamma + 6\tau + \varepsilon.\end{aligned}\quad (15)$$

Система (15) решается относительно заданных параметров  $C_2$  и  $C_4$ :

$$\begin{aligned}\alpha &= 1 - C_2, \quad \gamma = (1/3)(1 - 2C_2 + C_4), \\ \beta &= 2C_2 - 1, \quad \tau = (1/3)(5C_2 - 4C_4 - 1), \\ \varepsilon &= 1 + 8C_4 - 8C_2.\end{aligned}\quad (16)$$

В результате подстановки (9), (11), (13) в (7) и последующего интегрирования матрица поляризации приобретает вид, аналогичный (7):

$$I_{il} = A_{il} \frac{\mathcal{F}_1^2(k\rho_F a/F)}{(k\rho_F a/F)^2} + B_{il} \left[ 1 + \left( \frac{k\rho_F}{pF} \right)^2 \right]^{-3/2}, \quad (17)$$

$$\begin{aligned}\text{где } A_{il} &= \frac{k^2 a^4}{F^2} [u_i (1 + \alpha \langle \Delta \rangle) + \langle \Delta \rangle \beta k_i u k] [u_l^* (1 + \alpha \langle \Delta \rangle^*) + \\ &+ \langle \Delta^* \rangle \beta k_l u^* k], \quad B_{il} = \frac{2k^2 a^2}{p^2 F^2} [\langle |\Delta|^2 \rangle (\gamma (u_i u_l^* + u_l^* u_i + \delta_{il} I) + \\ &+ \tau (u_i k_l u^* + k_i u_l u^* + k_i u^* k u + u_i^* k_l k u + \delta_{il} |k u|^2 + k_i k_l I) + \\ &+ \varepsilon k_i k_l |k u|^2) - |\langle \Delta \rangle|^2 (\alpha u_i + \beta k_i u k) (a u_l^* + \beta k_l u^* k)].\end{aligned}$$

Интерес представляет частный случай выражения (17), когда падающий свет линейно поляризован. В этом случае  $u = u^*$ . Если, кроме того,  $\mathbf{k} \perp \mathbf{u}$ , то средняя интенсивность света, поляризованного в плоскости, параллельной  $\mathbf{k}$ , равна

$$I_{\parallel} = k_i k_l I_{il} = [(4k^2 a^2)/p^2 F^2 [1 + (k\rho_F/pF)^2]^{-3/2}] (1 - \langle \cos \delta \rangle) (C_2 - C_4) |\mathbf{u}|^2. \quad (18)$$

Для макроскопически изотропного фазового экрана величина

$$C_2 - C_4 = 1/2 - 3/8 = 1/8 \text{ и}$$

$$I_{\parallel}/|\mathbf{u}|^2 = (k^2 a^2/2p^2 F^2) (1 - \langle \cos \delta \rangle) / [1 + (k\rho_F/pF)^2]^{-3/2}. \quad (19)$$

Очевидно, что интенсивность света в центре фокальной плоскости линзы  $\rho_F = 0$  будет линейно зависеть от средней площади элементов мозаики  $\langle S \rangle = 2\pi/p^2$ :  $I_{\parallel} \sim (k^2 a^2/F^2) \langle S \rangle (1 - \langle \cos \delta \rangle)$ .

Рассмотренная модель объясняет увеличение деполяризации с ростом размера зерен керамики и величины их двулучепреломления, пропорциональной  $1 - \langle \cos \delta \rangle$ . По мере упорядочения ориентации главных осей элементов мозаики вдоль направления  $\mathbf{k}$  параметр  $C_2 - C_4 \rightarrow 0$  и «деполяризация»  $I_{\parallel}/|\mathbf{u}|^2$  стремится к нулю.

Аналогичным образом можно найти распределение средней интенсивности света, прошедшего через находящийся между скрещенными поляризаторами фазовый экран, для случая, когда угол наклона оси  $\mathbf{k}$

к оси главного пропускания анализатора составляет величину  $\varphi$ ,

$$I_\varphi(\rho_F) = \frac{k^2 a^4}{4F^2} \frac{\mathcal{F}_1^2(k\rho_F a/F)}{(k\rho_F a/F)^2} (4C_2^2 + 1 - 4C_2)(1 - 2\langle \cos \delta \rangle + \langle \cos \delta \rangle^2 + \\ + \langle \sin \delta \rangle^2) \sin^2 2\varphi + \frac{2k^2 a^2}{p^2 F^2} \left[ 1 + \left( \frac{\rho_F k}{pF} \right)^2 \right]^{-3/2} \left\{ 2(1 - \langle \cos \delta \rangle) [C_2 - C_4] + \right. \\ \left. + \frac{1 + 8C_4 - 8C_2}{4} \sin^2 2\varphi \right\} - \frac{1 - 2\langle \cos \delta \rangle + \langle \cos \delta \rangle^2 + \langle \sin \delta \rangle^2}{4} \times \\ \times (4C_2^2 + 1 - 4C_2) \sin^2 2\varphi. \quad (20)$$

В отсутствие выделенного направления  $\mathbf{k}$ , т. е. макроскопической изотропии,  $C_2 = 1/2$ ,  $C_4 = 3/8$ . Выражение (20) обращается в (19) и, естественно, не зависит от  $\varphi$ . Следует подчеркнуть, что в этом случае регулярная компонента средней интенсивности отсутствует и ее распределение обусловлено исключительно флуктуациями. При этом характерный размер области, в которой средняя интенсивность существенно отличается от нуля, определяется видом функции  $[1 + (\rho_F k/pF)^2]^{-3/2}$ , которая быстро спадает при  $\rho_F > pF/k$ .

Таким образом, установлено, что характерные размеры дифракционных изображений зависят от соотношения вкладов регулярной и флуктуирующей частей выражения (20). Рассеяние света, обусловленное флуктуациями, согласно (17) описывается слагаемым  $B_{ii}[1 + (\rho_F k/pF)^2]^{-3/2}$ . Оказывается, что рассеяние при прочих равных условиях зависит от состояния поляризации падающего света. Действительно, из рассмотрения случая полной анизотропии, когда  $C_2 = C_4 = 1$ , следует, что

$$B_{ii} = (2k^2 a^2 / p^2 F^2)(1 - \langle \cos \delta \rangle^2 - \langle \sin \delta \rangle^2)|\mathbf{k}\mathbf{u}|^2, \quad (21)$$

а выражение (17) приобретает вид

$$I = (2k^2 a^2 / p^2 F^2)(1 - \langle \cos \delta \rangle^2 - \langle \sin \delta \rangle^2)|\mathbf{k}\mathbf{u}|^2[1 + (k\rho_F / pF)^2]^{-3/2}. \quad (22)$$

Итак, максимальное рассеяние ожидается в случаях, когда поляризация падающего света совпадает с осью симметрии  $\mathbf{k}$ .

На основании полученных результатов можно интерпретировать результаты экспериментов с тонкими пластинками из ЦТСЛ. Например, найденный в работе [8] дихроизм в рамках настоящей модели является следствием упорядочения двулучепреломляющих областей в направлении вращения поля, когда параметры распределения  $C_2, C_4 \rightarrow 1$ , а дисперсия двулучепреломления  $\langle \delta^2 \rangle - \langle \delta \rangle^2$  увеличивается.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Лайнс М., Гласс А. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы.— М.: Мир, 1981.
2. Денисов Н. Г. О дифракции волн на хаотическом экране.— Изв. вузов. Сер. Радиофизика, 1961, т. 4, № 4, с. 630—638.
3. Альбер Я. И., Ерухимов Л. М., Рыжков В. А., Урядов В. П. О статистических свойствах флуктуаций интенсивности волн за хаотическим фазовым экраном.— Изв. вузов. Сер. Радиофизика, 1968, т. 11, № 9, с. 1371—1376.
4. Барабаненков Ю. Н., Кравцов Ю. А., Рытов С. М., Татарский В. И. Состояние теории распространения волн в случайно-неоднородной среде.— УФН, 1970, т. 102, вып. 1, с. 3—42.
5. Кравцов Ю. А., Рытов С. М., Татарский В. И. Статистические проблемы в теории дифракции.— УФН, 1975, т. 115, вып. 2, с. 239—262..
6. Рытов С. М., Кравцов Ю. А., Татарский В. И. Введение в статистическую радиофизику.— М.: Наука, 1978, ч. II.
7. Шермергор Т. Д. Теория упругости микронеоднородных сред.— М.: Наука, 1977.
8. Капениекс А. Э. Определение матрицы Мюллера прозрачной сегнетокерамики типа ЦТСЛ в поперечном электрическом поле.— Изв. АН ЛатвССР. Сер. физ. и техн. наук, 1980, № 6, с. 61—65.

Поступила в редакцию 23 марта 1982 г.